

NIMI	Jaan Aarik
TEADUSALA	Täppisteadused
UURIMISTÖÖ PEASUUNAD	Optilises sides kasutatavate pooljuhtseadiste – diodlaserite ja fotodiodide – väljatöötamine, selleks vajalike mõõtmismeetodite ja valmistamistehnoloogiate arendamine; aatomkihtsadestamise meetodika, aparatuuri ja tehnoloogia arendamine ning selle rakendamine õhukeste kilede ja erinevate nanostruktuuride valmistamiseks
VALIMISAEG	2013
AKADEEMIA OSAKOND	Astronoomia ja füüsika osakond
KONTAKTANDMED	W. Ostwaldi 1, 50411 Tartu Telefon: 737 4674 Faks: 738 3033 E-post: jaan.aarik@ut.ee
SÜNNIAEG ja -KOHT	1. jaanuar 1951, Sepa küla, Lääne-Virumaa
TÖÖKOHT	Tartu ülikooli tahkisetehnoloogia professor
HARIDUS	1969 Rakvere 1. keskkool 1974 Tartu ülikool, füüsika (elektroonika), <i>cum laude</i>
TEADUSKRAAD	1994 MSc, Tartu ülikool, teema: „Investigation of kinetic phenomena in atomic layer epitaxy” 2007 PhD, Tartu ülikool, teema“Titaan-, tsirkoonium- ja hafniumdioksiidide aatomkihtsadestamine: kasvumehhanismid ja õhukeste kilede omadused“
TEENISTUSKÄIK	1974–1986 ENSV TA füüsika instituut, nooremteadur, vanemteadur 1986–2001 Tartu ülikool, juhtivinsener, vanemteadur, sektorijuhataja, teadur 1990–1992 Eesti TA füüsika instituut, vanemteadur 1994–1997 Tampere tehnikaülikool, teadur 1997–1999 Coherent Tutcore Ltd., konsultant 2002–2007 Tartu ülikooli füüsika instituut, teadur 2008–2009 samas, vanemteadur 2009–... samas, professor
TUNNUSTUSED	1982 Eesti NSV riiklik preemia (kollektiivi liikmena) 2005 Eesti füüsika seltsi aastapreemia 2007 Eesti vabariigi teaduspreemia (kollektiivi liikmena)
TEADUS– ORGANISATSIOONILINE ja –ADMINISTRATIIVNE TEGEVUS	EESTIS: 2009–2012 Teaduskompetentsi nõukogu liige 2008–... Tartu ülikooli füüsika instituudi kiletehnoloogia laboratooriumi juhataja 2007–... Tartu ülikooli füüsika instituudi teadusnõukogu liige 2016–... Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi hindamiskomisjoni liige 2016–... Eesti vabariigi riiklike teaduspreemiate komisjoni liige 2017–... Tartu ülikooli senati liige L’Oreali Balti stipendiumiprogrammi „Naistele teaduses“ hindamiskomisjoni liige
	MUJAL: Konverentside ALD2004, BALD2006 ja BALD2014 rahvusvahelise korralduskomitee liige

TEGEVUS TEADUSLIKE
VÄLJAANNETE
TOIMETUSTES

EESTIS:

MUJAL:

Ajakirjade *ECS Journal of Solid State Science and Tehnology*, *ACS Applied Materials and Interfaces*, *Journal of Vacuum Science and Technology ja Applied Materials Today* artiklite retsensent

JUHENDAMISEL
KAITSTUD
VÄITEKIRJAD

DOKTORITÖÖD (nimi, aasta, töö pealkiri, kus kaitstud):

Rammula, R. 2011. Atomic layer deposition of HfO₂ - nucleation, growth and structure development of thin films [Hafniumoksiidi aatomkihtsadestamine - nukleatsioon, kasv, ja struktuuri muutused kiles], Tartu Ülikool

MAGISTRITÖÖD (ainult juhendatute arv): 9

PUBLIKATSIOONID

TEADUSARTIKLID üldarv: üle 200